### (19) 世界知的所有権機関 国際事務局



# <u> 1 kalia birada il birika alda benik benik birik ili dirikik birik alda alda birib dikada an birika iliki kali</u>

## (43) 国際公開日 2005 年10 月27 日 (27.10.2005)

**PCT** 

# (10) 国際公開番号 WO 2005/101923 A1

(51) 国際特許分類7:

H05G 1/00

PCT/JP2004/013447

(21) 国際出願番号:(22) 国際出願日:

2004年9月15日(15.09.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2004-098371 2004年3月30日(30.03.2004) JF 特願2004-099069 2004年3月30日(30.03.2004) JF

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 関西ティー・エル・オー株式会社 (KANSAI TECH-NOLOGY LICENSING ORGANIZATION CO., LTD.) [JP/JP]; 〒6008815 京都府京都市下京区中堂寺粟田町93番地 Kyoto (JP).

(72) 発明者; および

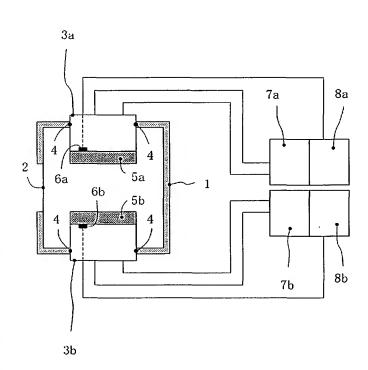
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 中西 義一 (NAKANISHI, Yoshikazu) [JP/JP]; 〒5200821 滋賀県大津市湖城が丘3番地18号 Shiga (JP). 吉門 進三 (YOSHIKADO, Shinzo) [JP/JP]; 〒6038465 京都府京都市北区鷹峯土天井町23番地の1北山スカイハイツ124 Kyoto (JP). 伊藤嘉昭 (ITO, Yoshiaki) [JP/JP]; 〒6110011 京都府宇治市五ケ庄一里塚1-97 Kyoto (JP). 深尾真司 (FUKAO, Shinji) [JP/JP]; 〒5700065 大阪府守口市滝井元町1-5-10 Osaka (JP). 福島整 (FUKUSHIMA, Sei) [JP/JP]; 〒6711631 兵庫県揖保郡揖保川町山津屋244 Hyogo (JP).

- (74) 代理人: 武石 靖彦、外(TAKEISHI, Yasuhiko et al.); 〒6040835 京都府京都市中京区御池通高倉西入高宮 町200番地 千代田生命京都御池ビル8階 みのり 特許事務所 Kyoto (JP).
- (81) 指定国 /表示のない限り、全ての種類の国内保護が 可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM,

/続葉有/

(54) Title: X-RAY GENERATOR EMPLOYING HEMIMORPHY CRYSTAL AND OZONE GENERATOR EMPLOYING IT

(54) 発明の名称: 異極像結晶体を用いた X 線発生装置およびそれを用いたオゾン発生装置



(57) Abstract: An X-ray generator comprising a vessel (1) in which a low gas pressure atmosphere is maintained, hemimorphy crystal supporting means (3a, 3b) provided in the vessel, at least a pair of hemimorphy crystals (5a, 5b) arranged oppositely at an interval and supported by the hemimorphy crystal supporting means in the vessel, and means (3a, 3b; 6a, 6b-8a, 8b) for elevating/lowering the temperature of the hemimorphy crystal. X-rays are radiated from the vessel as the temperature of the hemimorphy crystal is elevated/lowered.

(57) 要約: 内部に低気体圧雰囲気を維持する容器 1 と、容器の内部に設けられた異極像結晶体支持手段3 a、3 b と、容器の内部において異極像結晶体支持手段において対向配置された「少なくとも一対の異極像結晶体5 a、5 b と、異極像結晶体の温度を昇降させる温、 3 b; 6 a、6 b ~ 8 a k を 備えたことにより、異極像結晶体の温度の昇降に伴って容器から X 線を放射する。



DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 /表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG,

CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

### 添付公開書類:

#### — 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。